EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent'Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59208756

PUBLICATION DATE

27-11-84

APPLICATION DATE

12-05-83

APPLICATION NUMBER

58083188

water Alling to delle ?

APPLICANT: SONY CORP;

INVENTOR :

KAJIYAMA YUJI;

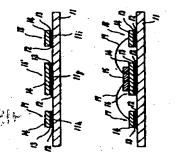
INT.CL.

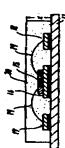
H01L 23/12 H01L 21/56 H01L 23/48

TITLE

MANUFACTURE OF

SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE





ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION: Au plating 12 of 1 µm thickness, Ni plating 13 of 1 µm thickness and Au plating 14 of 3µm are laminated on an Fe substrate 11 of 35µm thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl₃ solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.

COPYRIGHT: (C)1984, JPO& Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59-208756

©Int. Cl.³ H 01 L 23/12 21/56

23/48

識別記号

庁内整理番号 7357-5F 砂公開 昭和59年(1984)11月27日

7738—5 F 7357—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂半導体装置のパッケージの製造方法

願 昭58-83188

②出 願 昭58(1983)5月12日

砂発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川 6 丁目 7番

35号ソニー株式会社内

⑩発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

仍発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

個代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

剪 細 €

1. 発明の名称

创特

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許組求の範囲

選択エッチング可能な材料から成る基板上に半球体を破យし、接触用ワイヤを上記半導体装置に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極 部を上記基板の外部電極接続部位に接続し、次いで上記基板上において上記半導体装置及び上記を は用ワイヤを一体に樹脂モールドし、 しかる後上 記述板をエッチング除去することを特徴とする半 身体装置のパッケージの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体装置のパッケーシの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

従来、プリント基板上の突襲密度の高いパッケージとして、チップキャリアタイプのパッケージが知られてい る。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電極をブリント基 複の海体パタンに直景ハンダ付けして接続すると とにより実装を行うものである。

とのチンプキャリアタイプパンケージには、、セラミンクタイプとプラスチンクタイプとがあるあるは、フリント基板に直接XXと上記が作との関の熱形集にはがれやクランクが生じる恐れがあるよいで、大いななが、熱放散性が悪く、また形状がパムを有している。

とのような従来のプラスチンクタイプのチンプキャリアタイプバンケーンの構造を第1 図に示す。 このパンケージ(1)は、網箱製の電極(2)が予め形成されているプリント基板(3)上に半導体模値を構成

特開昭59-208756(2)

するチップ(4)を製置し、ワイヤボンデイング法により上記チップ(4)と上記電標(2)の一端とを Auの細線から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より 液状のエボキシ樹脂を腐下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(1)において、チップ(4)は樹脂層(6)とブリント基板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂層(6)及びブリント基板(3)の幾抵抗は共に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に放散熱なことができない。即ち、このパッケージ(1)はは飲食で、食いのにないという欠点を有している。また上の砂脂を一定量、しかも高速でですることが難している。は、このためにパッケージ(1)はパッケージの製造の自動化に適していないという欠点を有している。

一方、上述のチンプキャリアタイブパンケーシ とは異なるパンケージにテーブキャリアタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは 従来 のチンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ワイヤ自体が強ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に致けられかつ上記接続用ワイヤが 接続されているものでもよい。

獎施例

以下本始別に係る半導体装置のパンケージの製造方法の実施例につき図面を参照しながら説明する。

第2 A 図~第2 D 図は本発明の第1 実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を脱明するための工程図である。以下第2 A 間から工程 原に説明する。

ます第2人図において、厚さ35(μ)のFe 製の造板側の上に、厚さ1(μ)のAu 層線、早さ 1(μ)のNi 層線及び厚さ3(μ)のAu 層線を照 次メッキして、半終体装置を構成するチップ場の 報置部内及び外部電視部の側のそれぞれを上記基 被側の所定のチップ製置部位(11g)及び外部電板 接続部位(11h)(11i)のそれぞれに設ける。第2 A 図に示す工程終了後の上記差板側の平面図を第 小形化できるという利点を有するが、チップが樹脂層によつて完全に覆われているため 熱放 散性が良好でないこと、テープを用いているために 特殊な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、熱放 散性が 良好でかつ信頼性の高い半導体装置のパッケージ の製造方法を提供することを目的とする。

次に引 2 C 図において、 Fe のみを選択的にエッチングするが樹脂モールド層の及び Au M は2 はエッチングしないエッチング液、例えば塩化第二鉄(FeCl 3)溶液を用いて、 装板 (1)の 巫面 (11 a) (3 からスプレーエッチングすることにより、 上記 地板 (1)を除去して、 第 2 D 図に示すリードレスタイプのパッケージ (2)を完成させる。上記エッチングによつて 路出された Au M 12 の下面のうち外部

待開昭59-208756(3)

電極部 G7 G8 の Au 層 G2 の 下面が外部電磁面(12b)(12c)となり、またチップ 職體部 G5 の An 層 G2 の 下面 が熱放 版面(12a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをプリント 拡板上に実装する場合には、第2 D 図に示す上紀外部電板版 (12b) (12c) をプリント 装板上の時体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述の第1 実施例の熱放散面(12a)は、その動作時においてチップ四から発生する熱の放散面となつている。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ吸から発生する熱は金属製のチップ戦性部のを外方に向かつて迅速に流れて、熱放散面(12a)から放散されることによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップロの発生熱を除去するためには、広い装面散を有する放熱フィンの一部を上記熱放散面(12a) に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第1 実施例のパッケージのは第2 A 図~ 第2 D 図に示すような簡単な工程によつて作るこ

完成させることができる。このように上記のエッチングによつてチンブ 軟 性部 幅及び外部 電極部 研 (10の下部に上記アンダーカット部 (11a) ~ (11f) が形成されるので、これらの部分に樹脂が配置で入れる。 従って突出部 (20a) ~ (20f) によつて上記チンス 破 の で の というの 要出 に (20f) によって 上記 チンス 酸 は で となるので、上記 チンプ 酸 健 用 時 に おいて 樹脂を一ルト 圏 側 から 抜け 出 て しまうららい チンプ 被 に 部 価 な び 外 部 電 極 部 研 略 が は で を で きるという 利点 が あ な に チンプ 被 に 都 に な び 外 部 電 極 部 に な で 、これらの チンプ 敵 區 部 に 及 び 外 部 電 極 部 に の で 、これらの チンプ 敵 區 部 に 及 び 外 部 電 極 部 の に で きると い う 利点 も あ る 。 で 後 ば すること が できると い う 利点 も あ る。

ます那5A図において、厚さ35(μ)の Cu

とができるばかりでなく、全ての製造工程に従るのでなく、全ての製造とがでなく、全での製造とがでなる。などである。などの特殊な装置が不要である。などの特殊などはよりパッケージを値である。などははいる。などははいる。などははいる。などははいる。などははいる。などははいる。などははいる。などははいる。などははいる。などはないなどを自動的に製造できるという利点を有している。

なお上述の第1実施例において、第2A図に示す場合と同様にチップ歌盤部の及び外部電極部の We を設けた後に、基板のの上面を既述の Fece。 裕 被を用いて 備かにエッチングすることにより、 都 4 A図に示すようにチップ 戦優部 的及び外部 電極部の 000の下部の基板 001にアンダーカット 部(11a)~(11f)を形成し、次に第2B図~第2D図と同様な方法によつて第4B図に示すパッケージのを

製の差板川の上頭に公知のフォトレジストを塗布 した彼に所定のパターンニングを行う。次いで Cu のみを選択的にエッチングするエッチング液、例 えば既述のFeCe、溶液を用いて上紀基板印の袋面 を僅かにエッチングすることによつて、上記荔板 (1)の表面にチップ戦艦部位 (11g) 及び外部電概接 統部位(11k)(11i)をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した後に第5B図において、 にハンダ府凶を介してチップ(15)を被償した後、ヮ イヤポンディング法によつてこのチップ四と上記 外部電源接続部位 (11h) (11i) とをそれぞれ Agの 淵殿から成るワイヤ119で接続する。なお本実施例 においては、後述の理由により、第1実施例で用 いたワイヤよりも径の大きいワイヤを用いた。次 に第1実施例と同様に樹脂モールド層のを上記基 板(11)上に形成する。次に上記基板(11)を第1 次施例 と同様な方法でエッチング除去してパッケージ24 を完成させる。上記エッチングにより延出された ワイヤ(15の端部が外部電極部の118)となり、またハ

特開昭59-208756(4)

-1

ンダ層殿の下面が熱放散面 (23a) となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをブリント基切上に実践する場合には、第1 実施例と 同様に、第5 C 図に示す上記外部電極部間のをブリント 基板上の溶体パタンに 直接ハンダ付けして 接続すればよい。 このことから 明らかなように、本央 施例においてはワイヤ 殴の 増部をそのまま外部 低機部 明明として用いるために、ワイヤ 悶の経 を 改述のように大きくするのが好ましい。 なお 熱 放 敬 面 (23a) の 機能は 第1 実施例と同様である。

脂を用いることも可能である。この場合には既述 のエッチング感としては、ヒドラジンとエチレン ジアミンとの場合液を用いればよい。

発明の効果

本発明に係る半導体装置のパンケージの製造方法によれば、その動作時において半導体装置から 発生する熱の放散性が良好でありかつ個類性が高い小形のパンケージを、極めて簡便かつ安価な方。 法によつて自動的に製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

席 1 図は従来のプラスチックタイプのチップキャリアタイプバッケーシの構造を示す断面図、席2 A 図~第 2 D 図は本発明の第 1 実施例による半碳体装置のパッケーシの製造方法を説明するための工程図、第 3 図は上配第 2 A 図に示す工程終了後の悲仮の平面図、第 4 A 図及び第 4 B 図は上記第 1 実施例の変形例を示す上記率 2 A 図~第 2 D 図と回転な図、第 5 A 図~第 5 C 図は本発明の第 2 X 施例による半端体装置のパッケーシの製造方法を説明するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の貴金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1突縮例及び第2段筋例においては、1個のチンプをチンプは置部になれてれた樹脂を一ルドする場合を設け、基板上に砂砂のチンプは関節を設け、ステップをでしたができるののチンプをでしたができるのが、そののチングをでしたができるでは、これができると共には、ことができるという利点がある。

上述の第1 実施例の基板の材料は選択エッチングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また胡2 実施例の基板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばボリイミドアミド系樹

なお図面に用いた符号において、

(1121/22020--- パッケージ

(4)(13) ……… チップ

(5)39 ワイヤ

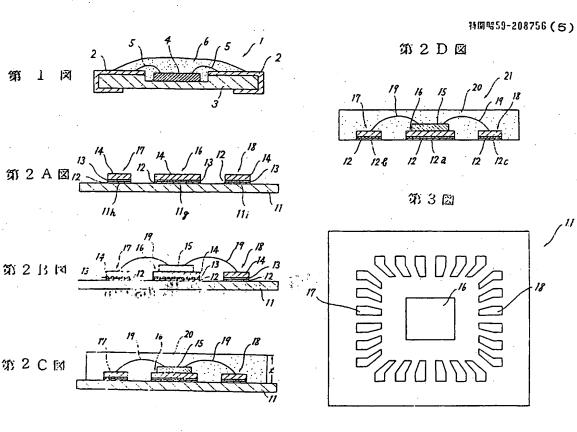
(11h)(11i) …… 外部電極接線部位

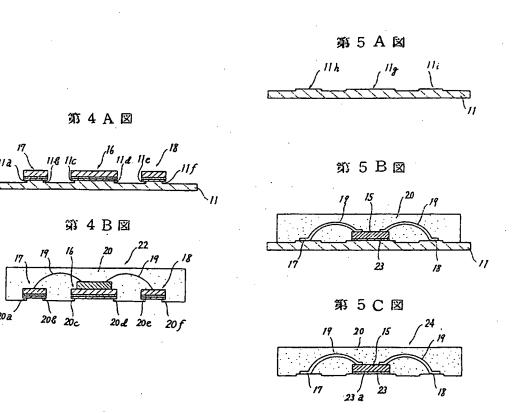
CTRIS ---- 外部電極地

② ……… 樹脂モールド圏

である。

代理人 土腥 聯





THIS PAGE BLANK (USPTO)